

2024 年 8 月

会員各位

黒鉛化合物研究会
会長 福塚 友和

第 143 回黒鉛化合物研究会の御案内

拝 啓 時下、ますます御清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、第 143 回黒鉛化合物研究会につきまして御案内申し上げます。第 143 回研究会は 2024 年 11 月 1 日（金）に対面で大阪電気通信大学寝屋川キャンパス（寝屋川市）コンベンションホールにて開催させていただきます（オンライン配信はありません）。また、懇親会も開催させていただきます。講演者は 3 名で、**安部 武志** 氏（京都大学）、**伊豫 彰** 氏（産業技術総合研究所）、**川口 雅之** 氏（大阪電気通信大学）となっております。何かと御多忙の折とは存じますが、万障お繰り合わせの上、御参加下さいますようお願い申し上げます。詳細は別紙（第 143 回黒鉛化合物研究会プログラム）をご参照ください。なお本研究会は大阪電通大エレクトロニクス基礎研究所との共催となっております。

出欠に関しては 10 月 25 日（金）正午までにメールにて事務局までご連絡頂くよう宜しくお願いいたします。なお、会場の準備の都合がありますので、締切厳守でお願いいたします。

敬 具

* 講演資料に関しましては、これまでと同様に講演後に配付可能なものを提供いただき、会員および参加者に送付させていただきます。当日の資料配布はございません。

参加費：

学会会員、学生：無料、業界会員：3,000 円、業界協賛会員：7,000 円、学界協賛会員：2,000 円、学界非会員：3,000 円、業界非会員：10,000 円 （当日徴収）

なお大阪電気通信大学エレクトロニクス基礎研究所にご所属の方は参加費を無料とさせていただきます。

懇親会費：

業界：6,000 円、学界：5,000 円、学生：3,000 円 （当日徴収）

* 「学界」：官公庁所属者、「業界」：企業所属者

* できるだけおつりの要らないようご協力ください。

第 143 回黒鉛化合物研究会プログラム

日 時： 令和 6 年 11 月 1 日（金）13:00～18:30
会 場： 大阪電気通信大学 寝屋川キャンパス コンベンションホール
URL: <https://www.osakac.ac.jp/institution/campus/access/>
〒572-8530 大阪府寝屋川市初町 18-8
TEL：072-824-1131
共 催： 大阪電気通信大学エレクトロニクス基礎研究所

12:30～ 受付

13:00～13:05 開会の挨拶

13:05～14:05 「黒鉛層間化合物 ―残された課題―」

京都大学大学院 工学研究科

安部 武志 氏

14:20～15:20 「Na 触媒法によるドナー型黒鉛層間化合物の合成」

産業技術総合研究所 電子光基礎技術研究部門

伊豫 彰 氏

15:35～16:45 「層状構造を有する B/C/N 系材料の作製・物性および電池・光触媒への応用」

大阪電気通信大学 工学部

川口 雅之 氏

17:00～18:30 懇親会

参加費

学界会員、学生：無料、業界会員：3,000 円、学界協賛会員：2,000 円、業界協賛会員：7,000 円、学界非会員：3,000 円、業界非会員：10,000 円（当日徴収、現金のみ）

※今回の研究会は大阪電気通信大学エレクトロニクス基礎研究所と共催につき、そちらにご所属の方は参加費を無料とさせていただきます。

懇親会参加費 学界：5,000 円、業界：6,000 円、学生：3,000 円（当日徴収、現金のみ）

※「学界」：官公庁所属者、「業界」：企業所属者

※ できるだけお釣りの要らないようご協力下さい。